

就職・進路選択にも役立つ

# 特許情報調査セミナー

日時：2019年8月2日(金)

13:00~14:30

場所：京田辺校地 情報メディア館 JM204番教室

定員30名  
(先着順)

講師：遠藤 秀明 氏

特許庁 審査第二部搬送 審査長

誰でもいつでもどこからでも無料で利用できる「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を用いた“特許調査のポイント”を教えてください。

また、セミナーの最後に特許庁の審査官業務の紹介をいただきます。

企業での技術者としての活動や大学での研究活動に大変役立ちます。ぜひ参加下さい(大学院生も歓迎)。  
※同時に募集を行っている知財インターンシップ参加希望者は、必ず受講してください。

- 主催 同志社大学知的財産センター
- 協力 特許庁

※事前申込を行ってください！

1. Webで申込む場合：  
<https://kikou.doshisha.ac.jp/inside/seminar/seminar.html>  
(研究開発推進機構HP)からエントリー下さい。
2. メールで申込む場合：  
「氏名」「学生ID」「所属学部/研究科」「携帯電話番号」を記載し、  
[jt-chiza@mail.doshisha.ac.jp](mailto:jt-chiza@mail.doshisha.ac.jp)にメールを送信してください。
3. 窓口で申込む場合：  
知的財産センター窓口で所定の用紙に必要事項をご記入ください。

QRコード



<問合せ先>同志社大学 研究開発推進機構 知的財産センター(担当:飛野)  
(京田辺校地 ローム記念館2階)

TEL:0774-65-6900 FAX:0774-65-6773 E-mail:jt-chiza@mail.doshisha.ac.jp